PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-327024

(43) Date of publication of application: 15.11.2002

(51)Int.Cl.

C08F232/00 B32B 7/02 **B32B** B32B 27/00 C08J CO8K C08K C08K CO8L 45/00 CO8L 83/04 GO2B GO2B GO2B GO2B GO2F GO2F 1/1335 G02F 1/13363

(21)Application number: 2001-383945

(22)Date of filing:

18.12.2001

(71)Applicant: JSR CORP

(72)Inventor: KANAMORI TARO

KAWAHARA KOJI HASHIGUCHI YUICHI MARUYAMA YOICHIRO

OSHIMA NOBORU

(30)Priority

Priority number: 2000391021

Priority date: 22.12.2000

Priority country: JP

(54) RESIN FILM AND ITS APPLICATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a (crosslinked) resin film having an optical transparency, heat resistance, liquid crystal resistance, dimensional stability and adhesion which can be used as a substitute of a substrate glass in a liquid crystal display device and EL display device or a polarization film, surface protective film, phase difference film, transparent conductive film, light diffusing film in these devices, film for EL display device, transparent conductive composite material, antireflection film or the like.

SOLUTION: The film is obtained by molding a composition which contains a cyclic olefin addition type copolymer having a specific reactive silyl group, and if necessary, the organosilanes and metal oxide or the like. (19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-327024 (P2002-327024A)

(43)公開日 平成14年11月15日(2002.11.15)

	(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)		
	C08F 232/00	•	C 0 8 F 232/00		2H042	
	B 3 2 B 7/02	103	B 3 2 B 7/02	103	2H049	
	9/00		9/00	Α	2H090	
	27/00		27/00	Α	2H091	
	C08J 5/18	CES	C 0 8 J 5/18	CES	2K009	
		来情查審	未請求 請求項の数13 OL	(全 22 頁)	最終頁に続く	
	(21)出願番号	特願2001-383945(P2001-383945)	(71)出願人 000004178 ジェイエスア・	一		
	(22)出願日	平成13年12月18日(2001.12.18)	東京都中央区 (72)発明者 金森 太郎			
~	(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願2000-391021 (P2000-391021) 平成12年12月22日 (2000. 12. 22)	東京都中央区		番24号 ジェイ	
	(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 河原 弘二 東京都中央区 エスアール株:		番24号 ジェイ	
			(74)代理人 100085224 弁理士 白井	重隆		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 樹脂フィルム、およびその用途

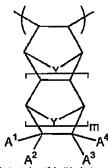
(57) 【要約】

【課題】 光学透明性、耐熱性、耐液晶性、寸法安定性、接着性を持ち、液晶表示装置およびEL表示装置における基板ガラスの代替品として、また、これらの装置の偏光フィルム、表面保護フィルム、位相差フィルム、透明導電性フィルム、光拡散フィルム、EL表示装置用フィルム、透明導電性複合材料、反射防止フィルムなどに用いることができる(架橋)樹脂フィルムを提供する。

【解決手段】 特定の反応性シリル基を有する環状オレフィン系付加型共重合体を含有し、さらに必要に応じて、オルガノシラン類や金属酸化物などを含有する組成物を成形してなる(架橋)樹脂フィルム。

【特許請求の範囲】

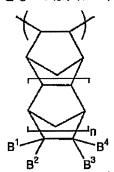
【請求項1】 下記式(1)で示される繰り返し単位 (a)と下記式(2)で示される繰り返し単位(b)を 含む環状オレフィン系付加型共重合体を含有する環状オ



[式 (1) 中、A¹~A⁴はそれぞれ独立して、水素原子、炭素数1~20の炭化水素基、または、

- $(CR^1R^2) fSi (OR^3) gR^4(3-g),$
- $(CR^1R^2) fS i (R^3R^4) OS i (OR^3) gR^4$
- (CR 1 R 2) fC (O) O (CH $_{2}$) hS i (OR 3) g R 4 (3-g)

で表されるアルコキシシリル基、アリロキシシリル基を 示し、A¹~A⁴の少なくとも一つはアルコキシシリル



[式 (2) 中、 B^1 , B^2 , B^3 , B^4 はそれぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基、アリール基、アルケニル基、シクロアルキル基、ハロゲン原子、ハロゲン化炭化水素基、またはー (CH_2) $_j$ Xで表される極性基示す。ここで、XはーC(O) OR^5 、またはー OC(O) R^6 であり、 R^5 , R^6 は炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基、アルケニル基、アリール基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、シクロアルキル基、またはこれらのハロゲン置換基、 $_j$ は0 ~ 5 の整数を示す。また、 $_j$ 1 $_j$ 2 $_j$ 3 $_j$ 4 $_j$ 6 $_j$ 7 $_j$ 8 $_j$ 9 $_$

【請求項2】 請求項1記載の環状オレフィン系付加型 共重合体組成物に、さらに下記化合物(A)および/ま たは(B)を含有する請求項1記載の樹脂フィルム。 化合物(A):下記式(3)で表されるオルガノシラン、該オルガノシランの加水分解物、および該オルガノ シランの縮合物の群から選ばれる少なくとも1種 レフィン系付加型共重合体組成物からなることを特徴と する樹脂フィルム。

【化1】

.....(1)

基、アリロキシシリル基を示す。ここで、 R^1 , R^2 はそれぞれ独立して、水素原子または炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基を示し、 R^3 は炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基、アルケニル基、アリール基またはシクロアルキル基を示し、 R^4 は水素原子、ハロゲン原子または炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基を示し、f, hは $0 \sim 5$ の整数、gは $1 \sim 3$ の整数を示す。また、Yは $-CH_2$ -または-C-を示し、mはOまたは 1を示す。]

[化2]

..... (2)

 $(R^7)_p S i (OR^8)_{4-P}$ (3)

[式(3)中、R⁷は、2個存在する場合には同一または異なり、炭素数1~10の有機基を示し、R⁸は同一または異なり、炭素数1~5のアルキル基または炭素数1~6のアシル基を示し、pは0~2の整数である。]化合物(B):シリカ、アルミナ、ジルコニアおよびチタニアの群から選ばれた少なくとも1種の金属酸化物【請求項3】 有機溶媒に請求項1または2記載の環状オレフィン系付加型共重合体組成物を混合して溶液とし、溶液キャスト法にてフィルム化する工程を含む製造方法によって得られる請求項1または2記載の樹脂フィルム。

【請求項4】 請求項1~3いずれか1項記載の環状オレフィン系付加型共重合体組成物がシロキサン結合によって架橋していることを特徴とする樹脂フィルム

【請求項5】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋)樹脂フィルムを使用することを特徴とする液晶表示装置の液晶基板フィルム。

【請求項6】 請求項1~4いずれか1項記載の(架

橋)樹脂フィルムを使用することを特徴とする液晶表示 装置の偏光フィルム。

【請求項7】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋)樹脂フィルムを使用することを特徴とする液晶表示装置の表面保護フィルム。

【請求項8】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋)樹脂ムフィルムを使用することを特徴とする液晶表示装置の位相差フィルム。

【請求項9】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋)樹脂フィルムを使用することを特徴とする液晶表示装置の透明導電性フィルム。

【請求項10】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋) 樹脂フィルムを使用することを特徴とする液晶表示 装置の光拡散フィルム。

【請求項11】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋) 樹脂フィルムを使用することを特徴とするEL表示装置用フィルム。

【請求項12】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋) 樹脂フィルムの表面に、透明導電性膜を形成してなることを特徴とする透明導電性複合材料。

【請求項13】 請求項1~4いずれか1項記載の(架橋)樹脂フィルムの表面に、該フィルムの表面と接する層がSiO $_x$ (0.8 $\le x \ge 1$.8)からなり、最外層がSiО $_x$ からなる層である反射防止膜が形成されてなることを特徴とする反射防止フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アルコキシシリル基を有する環状オレフィン系付加型共重合体を含有し、さらに必要に応じて、オルガノシラン系化合物や金属酸化物を配合した環状オレフィン系付加型共重合体組成物から成形された樹脂フィルムに関する。さらに、上記組成物がシロキサン結合で架橋された樹脂フィルム、およびこれら(架橋)樹脂フィルムの製造方法に関する。さらに、本発明は、上記(架橋)樹脂フィルムを用いた、光学透明性、耐熱性、耐吸水性、耐液晶性、寸法安定性、接着・密着性などに優れた、液晶表示装置および巨し表示装置用の基板フィルム、偏光フィルム、表面保護フィルム、位相差フィルム、透明導電性フィルム、光拡散フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】液晶およびEL表示装置は、高画質、薄型、軽量、低消費電力などの特徴を持ち、電卓、時計、携帯電話、パソコン、テレビ、プロジェクタ、ATM、ナビゲーションなどの車載用表示装置など、多くの製品に使われている。液晶、およびEL表示装置は、多種の部品・材料から構成されている。液晶表示装置では、液晶、液晶配向膜、液晶基板、透明電極、カラーフィルター、偏光フィルム、導光板、透明導電性フィルム、位相差フィルム、表面保護フィルム、光拡散フィルム、プリ

ズムシート、スペーサー、シール剤などが挙げられる。これらを組立て、さらに駆動IC、プリント基板、バックライトなどのモジュール部品を取り付けて、液晶表示装置となる。また、EL表示装置では、EL(エレクトロルミネッセンス)、偏光フィルム、位相差フィルム、透明電極などが挙げられ、これらを組み立てて、EL表示装置となる。

【〇〇〇3】液晶基板としては、従来、ガラス基板が主 に用いられてきた。ガラス基板は、ガラスの機械強度が 弱いため薄型化が困難であること、柔軟性に欠けるため 形状の自由度がないこと、割れ易いため生産性に難があ ることなどの問題点がある。近年、著しく普及している 携帯電話などの携帯情報端末、ノートブック型パソコ ン、サブノート型パソコンなどの携帯性の高い機器に用 いる液晶表示装置、および、これに用いる液晶基板は、 軽量、薄型、割れないことが求められている。そこで、 軽量、薄型、割れないことなどが重視される用途の液晶 表示装置においては、ガラス基板に代わって透明樹脂か らなる液晶基板フィルムが用いられている。ガラス基板 では、塗布した配向膜を200℃以上の高温で焼成する が、従来、この用途によく使用されている透明樹脂PE S(ポリエーテルサルフォン)製の液晶基板フィルムの 耐熱性は、160~170℃が限界であり、さらに耐熱 性が大きい透明樹脂フィルムが求められている。

【 O O O 4 】 偏光フィルムは、入射光を互いに直交する 2 つの偏光成分に分離し、その一方のみを通過させ、他 の成分を吸収または分散させる機能を有している。この 偏光フィルムとしては、ポリビニルアルコールなどのフィルムを一定方向に分子配列させ、これにポリ沃素、色素などの二色性物質を吸着させたものが用いられている。しかし、これらの偏光膜は、透過軸方向に対する機械的強度が弱く、しかも熱や水分による収縮といった問題点があり、通常偏光膜の両面に保護層として表面保護フィルムが設けられている。

【 O O O 5 】表面保護フィルムは、低複屈折性、耐熱性、低吸湿性、機械強度、表面平滑性、高解像度、粘着剤との密着性などの性能が要求される。従来、表面保護フィルムとしては、低複屈折性と表面平滑性に優れているキャスティング法で製造されたTAC(トリアセチルセルロース)フィルムが用いられている。TACフィルムは、高温高湿下での耐久性、耐熱性、機械的強度、低複屈折性、粘着剤との密着性に劣るという問題点があり、さらに耐熱性が大きい材料が求められている。

【0006】位相差フィルムは、STN方式の液晶表示 装置において、液晶分子をねじったために出てくる屈折 率の波長依存性の着色を、補償する目的で使用される。 位相差フィルムは、鮮明な色彩と精細な画像を得るため に、複屈折が全面に均一であり、高温や高湿度になる厳 しい条件下においても光学特性が変化しないことが求め られている。位相差フィルムは、接着剤層を介して偏光 フィルムが積層された形で液晶表示装置に用いられている。位相差フィルムは、通常、PC(ポリカーボネート)フィルムを延伸、配向させてなるフィルムが用いられているが、PCフィルムは、光弾性係数が9×10⁻¹²cm²/dynと大きいため、複屈折が大きくなりすぎること、複屈折が不均一となること、組立時や環境変化に基づいて生じたわずかな応力で、複屈折が変化する問題があった。また、PCフィルムは、表面硬度が小さいためにフィルム製造時やデバイス組立時にも問題があり、これに代る新しい材料が求められている。

【0007】透明導電性フィルムは、透明フィルム基材の上に透明導電膜が積層された構成になっている。この透明フィルム基材は、耐熱性、表面平滑性、光学特性、耐湿性に優れていることが求められ、従来よりPES (ポリエーテルサルフォン)やPAR(ポリアリレート)が用いられているが、PESからなるフィルムは透明性に劣り、PARも光学歪が出やすく、透明で光学的に均一なフィルムを得るためには複雑な技術を必要とした。

【0008】光拡散フィルムは、液晶表示素子において 光拡散あるいは輝度向上の目的でバックライトの上に積 層され、一般に透明なシートまたはフィルムの表面にエ ンボス工程や光硬化性樹脂の塗布などによりファインパ ターンを形成してなるものである。光拡散フィルムの基 材として通常用いられているものに、PCやPET(ポ リエチレンテレフタレート)が挙げられるが、PCから なるフィルムは、表面硬度が低いのでフィルムが傷つき やすく、ファインパターンの形成時やディスプレイなど の組立作業においてフィルムが傷つくことにより透明性 が失われるなどの問題がある。また、PETからなるフ ィルムは、透明性に劣り、このようなフィルムを用いた 液晶表示装置は、明るさに欠け見づらい画像となる問題 がある。また、耐熱性も十分ではなく、ファインパター ン形成時にフィルムにソリが生じるなど均一なファイン パターン形成が困難であった。

【0009】プリズムシートは、光拡散フィルムを通って拡散した光を液晶表示装置の視野角に集め、液晶表示装置の輝度を向上させるためのフィルムで、大型のカラーSTN、カラーTFTに使われている。これは、PCフィルムにプリズム角を付けたものであるが、光学的不均一性の改良、光透過性の向上による液晶表示装置の輝度の一層の向上が求められている。

【OO10】液晶およびEL表示装置に使用される厚さ約10~500mμの各種フィルムは、それぞれ必要とされる特性を満たす透明樹脂から製造されている。透明樹脂としてはポリメタクリル酸メチルなどのアクリル樹脂、PC(ポリカーボネート)樹脂、PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂、PES(ポリエーテルサルフォン)樹脂、PAR(ポリアリレート)樹脂が用いられているが、PC樹脂やポリエステル樹脂は複屈折が大

きく、アクリル系樹脂は耐熱性および耐湿性が不足し、 PESフィルムの耐熱性は160~170℃が限界である、などの問題があった。

【OO11】反射防止フィルムの基板フィルムとしては、PETやPC、ポリメチルメタクリレート(PMMA)などの透明樹脂からなるフィルムが広く用いられている。このフィルムに形成される反射防止膜は単層の場合もあれば2層以上の多層構造の場合もあり、層を多くするにつれて広い波長領域の反射防止が可能となるが、層を多く形成していくにつれ透明性が低下するため、基板の透明性が特に求められている。また、これら反射防止フィルムはディスプレイ用途に用いられることが多いが、複屈折の大きいフィルムであると表示画像が歪んだりするなど良好な画像を得ることが難しいため、フィルム全般にわたって複屈折の小さい、均一なフィルムであることが求められている。

【 O O 1 2 】また、プラスチック基板材料などの光学部 品材料として、下記のような開環重合体の水素化物および付加重合体も提案されている。

(1) 開環重合体の水素化物

(1-1)テトラシクロドデセン系化合物の開環共重合体の水素化物(特開昭60-26024号公報、特許第3050196号公報)

(1-2) エステル基を含むノルボルネン系またはテトラシクロドデセン系化合物の開環共重合体の水素化物 (特開平1-132625号公報、特開平1-132626号公報)

(2)付加重合体

(2-1) エチレンとノルボルネン系化合物またはテトラシクロドデセン系化合物の共重合体 [特開昭 6 1-2 9 2 6 0 1 号公報、Makromol. Chem. Macromol. Symp. Vol. 47, 83 (1991)]

(2-2) ノルボルネンの付加重合体、ノルボルネンとアルキル置換ノルボルネンとの付加型共重合体 (Met Con 97, June 4-5, 1997 B. L. Goodallら、特開平4-63807号公報、特開平8-198919号公報)

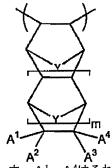
(2-3) ノルボルネンのカルボン酸エステルの付加重合体、ノルボルネンとノルボルネンのカルボン酸エステルとの付加型共重合体、ノルボルネンのカルボン酸の付加重合体 [Macromolecule, Vol. 29, 2755(1996)、Macromol. Rapid. Commun. Vol. 19, 251(1998)、および国際特許公開WO96/37526号公報]

【0013】しかしながら、上記(1-1)および(1-2)の開環共重合体の水素化物に関しては、同じモノマーであっても開環共重合体は付加重合体に比べそのガラス転移温度が相対的に低く、ガラス転移温度の高い重

合体を得ることが困難である。また、開環共重合体は、完全に水素化することが困難で、その水素化物は、微量な不飽和結合を重合体中に含むことになり、その結果、250℃以上の高温で薄膜、フィルムまたはシートへ成形加工をする際に着色することがあり、耐熱性の点で必ずしも充分ではない。また、上記(2-1)のエチレンとノルボルネン系化合物またはテトラシクロドデセン系化合物との共重合体は、エチレンの連鎖に分布があり、エチレン連鎖が少しでも長いと結晶化し、光学的透明性の点で不充分となることが多く、また、極性基を含まないため、接着性および密着性の点で不充分なものである。

【0014】一方、(2-2)の付加重合体は、ガラス 転移温度が高く、耐熱性は高いが、耐溶剤性の点で不十 分である。また、(2-3)のノルボルネンのカルボン 酸エステルの付加重合体、ノルボルネンとノルボルネン のカルボン酸エステルとの付加型共重合体、ノルボルネ ンのカルボン酸の付加重合体は、極性基を多く含むた め、接着性および密着性の点では優れるが、耐吸湿性の 点では不充分で、寸法安定性に欠ける。

【 O O 1 5 】本発明らは、鋭意検討の結果、特定構造を 有する環状オレフィン系共重合体でしかもその架橋体を 使用することにより、耐熱性、耐溶剤性、寸法安定性が 良く、透明性に優れる液晶表示素子を形成するための液 晶配向膜形成基板が得られることを見いだし、本発明を



【 O O 1 9 】 [式 (1) 中、A¹~A⁴はそれぞれ独立して、水素原子、炭素数 1~20の炭化水素基、または、

- $(CR^1R^2) fSi (OR^3) gR^4(3-g),$
- $(CR^1R^2)_fSi (R^3R^4) OSi (OR^3)_gR^4$ (3-g),
- $(CR^1R^2) fC (O) O (CH_2) hS i (OR^3) g$ $R^4_{(3-g)}$

で表されるアルコキシシリル基、アリロキシシリル基を示し、 $A^1 \sim A^4$ の少なくとも一つはアルコキシシリル基、アリロキシシリル基を示す。ここで、 R^1 , R^2 はそ

完成したものである。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであり、表示装置用フィルムとして従来使用されていた環状オレフィン系共重合体(開環重合)樹脂、PC(ポリカーボネート)樹脂、TAC(トリアセチルセルロース)樹脂、PES(ポリエーテルサルフォン)樹脂、PET樹脂などの樹脂に代わる、新規な樹脂を用いる液晶およびEL表示装置用フィルムを提供することを目的とする。また、本発明は、上記の本発明のフィルムを使用することを特徴とする液晶表示装置用の基板フィルム、偏光フィルム、表面保護フィルム、位相差フィルム、透明導電性フィルム、光拡散フィルムを提供することを目的とするものである。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記式(1)で示される繰り返し単位(a)と下記式(2)で示される繰り返し単位(b)を含む環状オレフィン系付加型共重合体を含有する、環状オレフィン系付加型共重合体組成物を成形して得られる樹脂フィルム、さらにはこの樹脂フィルムをシロキサン結合で架橋した架橋樹脂フィルムに関する

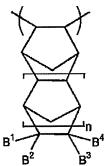
[0018]

[化3]

..... (1)

[0020]

【化4】

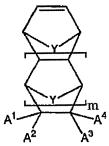


【0021】 [式 (2) 中、 B^1 , B^2 , B^3 , B^4 はそれぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、アリール基、アルケニル基、シクロアルキル基、ハロゲン原子、ハロゲン化炭化水素基、または一 (C) H_2 $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ $_{$

【 O O 2 2 】また、上記(架橋)樹脂フィルムには、下記化合物(A) [下記式(3)で示されるで表されるオルガノシラン、あるいは該オルガノシランの加水分解物、あるいは該オルガノシランの縮合物の群から選ばれた少なくとも1種の化合物(以下「オルガノシラン類」ともいう)〕や、下記化合物(B) [シリカ、アルミナ、ジルコニアおよびチタニアの群から選ばれた少なくとも1種の金属酸化物〕が配合されていてもよい。

 $(R^7)_{p}Si(OR^8)_{4-P}$ (3)

[式(3)中、R⁷は、2個存在する場合には同一または異なり、炭素数1~10の有機基を示し、R⁸は同一または異なり、炭素数1~5のアルキル基または炭素数1~6のアシル基を示し、pは0~2の整数である。] 【0023】さらに、本発明の(架橋)樹脂フィルムには、上記のオルガノシラン類や金属酸化物などの配合物と、環状オレフィン系付加型共重合体とを、キャスト時あるいはそれ以前にグラフト結合させるため、 AI、



【OO28】 [式(1)'中、 A¹~A⁴、Y、および mは上記式(1)に示すものと同一である。] 【OO29】このような「特定の環状オレフィン (2)

Zr、Sn、Zn、Ca、Ba、Ti、Sc、Gd、Yb、Sm、Nd、Sb、Y、およびCeの群から選ばれた少なくとも一種の金属化合物が配合されてもよい。

【 O O 2 4 】次に、本発明は、上記の環状オレフィン系付加型共重合体組成物を、溶液キャスト法にてフィルム化したのちに、5 O ℃以上に加熱、あるいは熱水または水蒸気で加熱することにより、シロキサン結合を形成させて架橋させることを特徴とする、架橋フィルムの製造方法に関する。

【0025】また、本発明の(架橋)樹脂フィルムは、液晶表示装置用フィルムおよびEL表示装置用フィルムとして好ましく使用できる。また、本発明の(架橋)樹脂フィルムは、液晶表示装置の液晶基板フィルム、偏光フィルム、表面保護フィルム、位相差フィルム、透明導電性フィルム、光拡散フィルム、および反射防止フィルムとして、好ましく使用できる。

[0026]

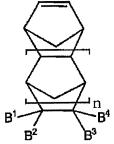
【発明の実施の形態】本発明の表示装置用フィルムに有用な(架橋)樹脂フィルムは、上記式(1)に示す繰り返し単位(a)と上記繰り返し単位(b)を含む環状オレフィン系付加型共重合体を含有する環状オレフィン系付加型共重合体組成物を成形して得られる樹脂フィルム、あるいは、この樹脂フィルムがシロキサン結合で架橋された架橋樹脂フィルムである。本発明の環状オレフィン系付加型共重合体に用いられる繰り返し単位(a)は、下記式(1)、に示す環状オレフィン(以下、「特定の環状オレフィン(1)」ということがある)の付加重合により形成することができる。

[0027]

【化5】

(1)」の具体例としては、5ートリメトキシシリルー 2ーノルボルネン、5ートリメトキシシリルーフーオキ サー2ーノルボルネン、5ージメトキシクロロシリルー

2ーノルボルネン、5ージメトキシクロロシリルー7ー オキサー2ーノルボルネン、5ーメトキシクロロメチル シリルー2ーノルボルネン、5ージメトキシクロロシリ ルー2ーノルボルネン、5ーメトキシヒドリドメチルシ リルー2ーノルボルネン、5ージメトキシヒドリドシリ ルー2ーノルボルネン、5ーメトキシジメチルシリルー 2-ノルボルネン、5-トリエトキシシリル-2-ノル ボルネン、5-トリエトキシシリル-7-オキサー2-ノルボルネン、5ージエトキシクロロシリルー2ーノル ボルネン、5-エトキシクロローメチルシリルー2-/ ルボルネン、5-ジエトキシヒドリドシリルー2-ノル ボルネン、5-エトキシジメチルシリルー2-ノルボル ネン、5-エトキシジエチルシリル-7-オキサ-2-ノルボルネン、5-プロポキシジメチルシリルー2-/ ルボルネン、5ートリプロポキシシリルー2ーノルボル ネン、5ートリフェノキシシリルー2ーノルボルネン、 5-トリメトキシシリルメチルー2-ノルボルネン、5 - (2-トリメトキシシリル) エチルー2ーノルボルネ ン、5-(2-ジメトキシクロロシリル)エチルー2-ノルボルネン、5ー(1ートリメトキシシリル)エチル -2-ノルボルネン、5-(2-トリメトキシシリル) プロピルー2ーノルボルネン、5ー(1ートリメトキシ シリル) プロピルー2ーノルボルネン、5ートリエトキ シシリルエチルー7ーオキサー2ーノルボルネン、5ー ジメトキシメチルシリルメチルー2ーノルボルネン、5 ートリメトキシプロピルシリルー2ーノルボルネン、5 ートリエトキシシロキシージメチルシリルー2ーノルボ ルネン、8-トリエトキシシリル-3-テトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}] ドデセン、8ーメチル ジメトキシシリルー3ーテトラシクロ[4.4.0.1 2.5. 17.10] ドデセン、8-トリエトキシシロキシー ジメチルシリルー3ーテトラシクロ[4.4.0.1 2.5. 17.10] ドデセン、5ートリメトキシシロキシー ジメチルシリルー2ーノルボルネン、5ートリエトキシ シロキシージメチルシリルー2ーノルボルネン、5ーメ チルジメトキシシロキシージメチルシリルー2ーノルボ ルネン、5-ノルボルネン-2-カルボン酸トリメトキ シシリルプロピル、5ーノルボルネンー2ーカルボン酸 トリエトキシシリルプロピル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸ジメトキシメチルシリルプロピル、2-メチ



【0035】 [式 (2) '中、 B¹~B⁴ 、およびnは 式 (2) と同一である。] ルー5ーノルボルネンー2ーカルボン酸トリメトキシシリルプロピル、2ーメチルー5ーノルボルネンー2ーカルボン酸トリエトキシシリルプロピル、5ーメチルー5ーノルボルネンー2ーカルボン酸ジメトキシメチルシリルプロピル、などが挙げられる。

【0030】繰り返し単位(a)の環状オレフィン系付加型共重合体中の割合は、0.2~30モル%、好ましくは0.5~20モル%、さらに好ましくは1.0~10モル%である。繰り返し単位(a)の環状オレフィン系付加型共重合体中の割合が0.2モル%未満では、架橋体の形成が困難となり、一方、割合が30モル%を超えると、耐吸湿性、寸法安定性が低下する。

【0031】なお、式(1)で表される繰り返し単位 (a)を形成する他の方法としては、トリクロロシリル基、ジクロロアルキルシリル基を有する環状オレフィン (以下、「特定の環状オレフィン(2)」という)を付加共重合したのち、得られた共重合体中のトリクロロシリル基、またはジクロロアルキルシリル基をアルカリ金属のアルコキシド化合物またはアリロキシド化合物と反応させる、あるいはアミン化合物の存在下でアルコールまたはフェノール類と反応させる方法を挙げることができる。

【0032】このような「特定の環状オレフィン

(2)」の具体例としては5ートリクロロシリルー2ーノルボルネン、5ートリクロロシリルー7ーオキサー2ーノルボルネン、5ージクロロメチルシリルー2ーノルボルネン、5ージクロロエチルシリルー2ーノルボルネン、5ーノルボルネンー2ーカルボン酸トリクロロシリルプロピル、2ーメチルー5ーノルボルネンー2ーカルボン酸トリクロロシリルプロピル、5ーノルボルネンー2ーカルボン酸ジクロロメチルシリルプロピル、などが挙げられる。

【〇〇33】本発明の共重合体において、式(1)で示される繰り返し単位(a)とともに用いられる式(2)で示される繰り返し単位(b)は、下記式(2)、に示す環状オレフィン(以下、「特定の環状オレフィン(3)」という。)を付加共重合することにより形成さ

[0034] [化6]

れる。

.........(2) '【0036】このような「特定の環状オレフィン(3)」の具体例としては、2ーノルボルネン、5ーメ

チルー2ーノルボルネン、5ーエチルー2ーノルボルネ ン、5-プロピルー2-ノルボルネン、5-ブチルー2 ーノルボルネン、5ーペンチルー2ーノルボルネン、5 -ヘキシル-2-ノルボルネン、5-ヘプチル-2-ノ ルボルネン、5-オクチルー2-ノルボルネン、5-デ シルー2-ノルボルネン、5-ドデシルー2-ノルボル ネン、5-ビニルー2-ノルボルネン、5-アリルー2 ーノルボルネン、5ーブテニルー2ーノルボルネン、5 ーメチリデン-2-ノルボルネン、5-エチリデン-2 ーノルボルネン、5ーイソプロピリデンー2ーノルボル ネン、5,6-ジメチルー2ーノルボルネン、5ーメチ ル, 5-エチルー2-ノルボルネン、5、6-ベンゾー 2-ノルボルナジエン、5-フェニル-2-ノルボルネ ン、2、5-ノルボルナジエン、2、5-ノルボルナジ エン、5-メチルー2, 5-ノルボルナジエン、5-シ クロヘキシルー2ーノルボルネン、5ーフロロー2ーノ ルボルネン、5-クロロー2-ノルボルネン、5-ノル ボルネンー2ーカルボン酸メチル、5ーノルボルネンー 2-カルボン酸エチル、5-ノルボルネン-2-カルボ ン酸ブチル、2-メチル-5-ノルボルネン-2-カル ボン酸メチル、2-メチル-5-ノルボルネン-2-カ ルボン酸エチル、2-メチル-5-ノルボルネン-2-カルボン酸プロピル、2-メチル-5-ノルボルネンー 2-カルボン酸ブチル、2-エチル-5-ノルボルネン -2-カルボン酸メチル、2-メチル-5-ノルボルネ ンー2ーカルボン酸トリフロロエチル、2ーメチルー5 - ノルボルネン-2-イル酢酸エチル、5-ノルボルネ ン-2-スピロ-N-フェニルスクシンイミド、5-/ ルボルネン-2-スピロ-N-シクロヘキシルスクシン イミド、5ーノルボルネンー2ースピローNーメチルス クシンイミド、5-ノルボルネン-2, 3-N-フェニ ルジカルボキシイミド、5-ノルボルネン-2, 3-N ーシクロヘキシルジカルボキシイミド、アクリル酸2-メチルー5ーノルボルネン、メタクリル酸2ーメチルー 5-ノルボルネン、5-ノルボルネン-2, 3-ジカル ボン酸ジメチル、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボ ン酸ジエチル、3ートリシクロ [4.3.0.1^{2,5}] デセン、3, 7ートリシクロ [4.3.0.1^{2,5}] デ カジエン (ジシクロペンタジエン)、3ーテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}] ドデセン、8ーメチ ル, 3-テトラシクロ [4.4.0.1^{2,5}1^{7,10}] ド デセン、8-エチリデン-3-テトラシクロ[4.4. O. 1^{2,5}1^{7,10}] ドデセン、8-メチル-8-メトキ シカルボニルー3ーテトラシクロ[4.4.0. 12.5 17.10 ドデセン、8-メチル-8-エトキシ カルボニル-3-テトラシクロ [4.4.0.1^{2,5}. 17.10] ドデセン、などを挙げることができる。

【〇〇37】上記繰り返し単位(b)を形成する上記式 (2) 'に示す化合物は、1種単独または2種以上を組 み合わせて用いることができる。繰り返し単位(b)の 本発明の環状オレフィン系付加型共重合体中の割合は、全繰り返し単位中、70~99.8%、好ましくは80~99.5%、さらに好ましくは90~99モル%である。(b)の割合が70モル%未満では、ガラス転移温度が低下することがあり、一方、99.8モル%を超えると、架橋が困難となる。

【 O O 3 8 】なお、上記式 (2) 'で示される環状オレフィンの中の特定のものを使用し変性することにより、式 (1) で表される繰り返し単位 (a) を形成することもできる。例えば、ノルボルナジエン化合物、アルケニル置換基を有する化合物およびビニリデニル置換基を有する化合物の群から選ばれた少なくとも1種(以下、

「特定の環状オレフィン(4)」という)を付加共重合した後、得られた共重合体中の不飽和二重結合と、SiーH結合をもつアルコキシシラン化合物をPt、Rh、Ruなどの化合物を触媒としてヒドロシリル化反応させる方法を挙げることができる。

【0039】このような「特定の環状オレフィン(4)」の具体例としては、2、5ーノルボルナジエン、7ーオキサー2、5ーノルボルナジエン、5ーメチルー2、5ーノルボルナジエン、5ービニルー2ーノルボルネン、5ービニルー7ーオキサー2ーノルボルネン、5ーアリルー2ーノルボルネン、5ーメチリデンー2ーノルボルネン、5ーメチリデンー2ーノルボルネン、5ーエチリデンー7ーオキサー2ーノルボルネン、5ーイソプロピリデンー2ーノルボルネン、8ーエチリデンー3ーテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]ドデセン、などが挙げられる。

【OO40】Si-H結合をもつアルコキシシラン化合物の具体例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリプロポキシシラン、ジメトキシシラン、ジエトキシシラン、ジメトキシクロロシラン、ジエトキシクロロシラン、ジメトキシメチルシラン、ジエトキシフェニルシラン、モノメトキシジメチルシラン、モノエトキシジメチルシラン、モノエトキシジメチルシラン、などが挙げられる。

【0041】また、ヒドロシリル化反応触媒としては、 H2PtCl6・H2O、Pt/Al2O3、RhCl(P Ph3)2、Rh/Al2O3、RuCl3、IrCl3、F eCl3、AlCl3、PdCl2・2H2O、NiC l2、およびTiCl4などが挙げられる。

【0042】本発明の環状オレフィン系付加型共重合体に用いられる重合の触媒としては、以下の1)、2)および3)に挙げる多成分系触媒が用いられる。

1) 遷移金属化合物

ニッケルまたはコバルトの有機カルボン酸塩、有機亜リン酸塩、有機リン酸塩、有機スルフォン酸塩、 β ージケトン化合物などから選ばれた化合物またはニッケルまた

はコバルトの有機カルボン酸塩と六フッ化アンチモン酸、四フッ化硼素酸、トリフロロ酢酸、六フッ化アセトン、などの超強酸変性化合物、ニッケルの 1, 5ーシクロオクタジエン錯体、 $[(\eta^3- 0 + 0)Ni(200 + 0)Ni(200$

[(η³-クロチル)Ni(シクロオクタジエン)] [B((CF₃)₂ C₆H₄)₄]

Bis [N-(3-tert-buty|salicy|idene) phenylamin ato] Ni

Ni [PhC (0) CHPPh2] (Ph) (PPh3)

Ni (OC(0) (C_6H_4) PPh₂) (H) (PCy₃)

Ni [OC (O) (C₆H₄) PPh₂] (H) (PPh₃)

Ni(COD)2とPPh3=CHC(0)Phの反応物

[$(ArN=CHC_6H_3(O)(Anth))$] $(Ph)(PPh_3)Ni$

(Ar: 2, 6-(Pr) 2C₆H₃, Pr: isopropyl, Anth: 9-anthracene、Ph: phenyl、Cy: Cyclohexyl)などの2または3座配位子をもつ錯体

【0043】2) 有機アルミニウム化合物

メチルアルモキサン、エチルアルモキサン、ブチルアルモキサン、トリアルキルアルミニウムが部分混合されたメチルアルモキサン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ジイソブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムクロライド、エチルアルミニウムセスキクロライド、エチルアルミニウムでの有機アルミニウム化合物

【 O O 4 4 】 3) さらに、重合活性向上のため添加できる化合物として

1,5-シクロオクタジエン、1,5,9-シクロドデカトリエンなどの非共役ジエン化合物、三フッ化ホウ素のエーテル、アミン、フェノールなどの錯体、トリ(ペンタフロロフェニル)ボラン、トリ(3,5-ジートリフロロメチルフェニル)ボラン、トリ(ペンタフロロフェニル)アルミニウムなどのルイス酸化合物。トリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフロロフェニル)ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス(3,5-ジートリフロロメチルーフェニル)ボレート、トリブチルアンモニウムテトラキス(ペンタフロロフェニル)ボレート、N,N-ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフロロフェニル)ボレート、N,N-ジエチルアニリニウムテトラキス(ペンタフロロフェニル)ボレート、などのイオン性ホウ素化合物。

【0045】これらの触媒成分は、以下の範囲の使用量で用いられる。すなわち、ニッケルまたはコバルト化合物は単量体1モルに対して、0.02~100ミリモル原子、有機アルミニウム化合物はニッケルまたはコバル

ト1モル原子に対し、1~5,000モル、また非共役 ジエン、ルイス酸化合物、イオン性ホウ素化合物はニッケルまたはコバルト1モル原子に対して、0.2~100モルである。

【0046】本発明の環状オレフィン系付加型共重合体の重合反応の溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、ブテン、2ーメチルブテンなどの脂肪族炭化水素、シクロヘキサン、シクロペンタン、メチルシクロペンタンなどの脂環式炭化水素、トルエン、ベンゼン、キシレン、メシチレンなどの芳香族炭化水素、ジクロロメタン、1、2ージクロロエタン、クロロベンゼン、oージクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素、酢酸エチル、酢酸ブチル、アーブチロラクトン、ニトロメタンなどの極性溶媒から1種または2種以上選ばれて用いられる。

【〇〇47】以下に、本発明の環状オレフィン系付加型 共重合体を得る方法の概要を例示するが、必ずしもこの 例示に限定されるものではない。すなわち、窒素、また はアルゴン雰囲気下で、反応容器に溶媒と環状オレフィ ンからなるモノマーと分子量調節剤を仕込み、−20℃ ~100℃の範囲の温度に重合系を設定する。次に、上 記触媒成分を添加してー20℃~100℃の範囲で重合 を行う。溶媒/モノマーの重量比は1~20の範囲で行 われる。分子量の調節は、重合触媒の量とαーオレフィ ン、水素、ジフェニルジヒドロシランなどの分子量調節 剤の添加量、重合体への転化率および重合温度によっ て、目的とする分子量に調節される。重合の停止は、 水、アルコール、有機酸、炭酸ガスなどから選ばれた化 合物により行われる。重合体溶液にマレイン酸、フマル 酸、シュウ酸から選ばれた酸の水/アルコール混合物を 添加して、触媒残さは重合体溶液から分離・除去され る。重合体は、重合体溶液をメタノール、エタノール、 イソプロパノールなどから選ばれたアルコール中に入れ て、凝固し、減圧乾燥することにより得られる。このエ 程で重合体溶液に残存する未反応モノマーも除去され

【0048】本発明の環状オレフィン系付加型共重合体は、o-ジクロロベンゼンを溶媒とするゲル・パーミエションクロマトグラフィーで測定されるポリスチレン換算の数平均分子量が好ましくは10,000~500,000である。また、ポリスチレン換算の重量平均分子量は、好ましくは15,000~1,500,000である。ポリスチレン換算の数平均分子量が10,000である。ポリスチレン換算の数平均分子量が10,000未満であると、破壊算の数平均分子量が1,000,000を超え、重量平均分子量が1,500,000を超え、重量平均分子量が1,500,000を超え、重量平均分子量が1,500,000を超えると、環状オレフィン系付加型共重合体の溶液を用いて、キャストしてシ

ートまたはフィルム状の基板を作製するときに溶液粘度が高くなり、うねり、そりなどがない平滑性のよい、シート、フィルムの作製が困難となることがある。また、上記のようにして得られた本発明の環状オレフィン系付加型共重合体のガラス転移温度(Tg)は、好ましくは200℃以上、さらに好ましくは250℃~400℃である。200℃未満であると、架橋するときの熱負荷に対して変形を生じることがある。

【 O O 4 9 】本発明の環状オレフィン系付加型共重合体を含む樹脂フィルムの架橋反応は、酸触媒により進行する。酸触媒としては、加熱分解により酸を発生する化合物、あるいは熱水または水蒸気の存在下で加水分解することにより酸を発生する化合物の中から選ばれた、少なくとも1種以上の化合物が用いられる。熱分解、あるいは加水分解の進行する温度は、50℃以上、好ましくは80℃以上、さらに好ましくは100℃以上である。

【0050】加熱分解により酸を発生する化合物(酸発生剤)としては、ベンジルスルホニウム塩、ベンジルアンモニウム塩、ベンジルホスホニウム塩、ヒドラジニウム塩などが挙げられる。一方、加水分解により酸を発生する化合物としては、亜リン酸エステル、次亜リン酸エステル、イミノホスホナート、有機カルボン酸エステル、有機スルカイン酸などを挙げることができる。これらのうちでも、貯蔵安定性の点から、亜リン酸エステルおよび次亜リン酸エステルが好ましい。

【0051】亜リン酸エステルには、モノエステル、ジエステル、およびトリエステルの3種があるが、室温から100℃付近までの範囲では、トリエステルは中性、モノおよびジエステルは極めて弱い酸性であることが多く、架橋触媒としての作用は弱い。一方、高温に加熱した条件下では、モノおよびジエステルは酸性度のより強い互変異体へと異性化することが知られている。また、トリエステルは、熱水または水蒸気存在下で加水分解を受け、モノあるいはジエステルに変化することで酸とれての機能が発現する。次亜リン酸エステルの場合もこれと可様であり、中性を示すモノエステルが加水分解を受け、高温で酸性を示すモノエステルがおよび次亜リン酸へと変換される。この反応機構により、熱水および水気存在下で、亜リン酸エステルおよび次亜リン酸エステルの架橋触媒機能が発現すると考えられる。

【0052】 亜リン酸エステルまたは次亜リン酸エステルは、ヒドロキシ基を有する有機化合物と亜リン酸または次亜リン酸と反応させることにより得られる。亜リン酸または次亜リン酸と反応させる、ヒドロキシ基を有する有機化合物としては、炭素数1~40の飽和あるいは不飽和の脂肪族炭化水素にヒドロキシ基が1個以上置換したアルコール、炭素数5~40の飽和あるいは不飽和の脂環族炭化水素にヒドロキシ基が1個以上置換したアルコール、および炭素数6~40の、アルキル基置換あ

るいは無置換の芳香族炭化水素にヒドロキシ基が1個以 上置換したフェノールなどが挙げられる。

【0053】これらヒドロキシ基を有する有機化合物と 亜リン酸の反応により形成される亜リン酸エステルの具 体例としては、

[亜リン酸トリエステルの具体例] トリメチルホスファ イト、トリエチルホスファイト、トリプロピルホスファ イト、トリブチルホスファイト、トリヘキシルホスファ イト、トリオクチルホスファイト、トリデシルホスファ イト、トリフェニルホスファイト、トリノニルフェニル ホスファイト、トリステアリルホスファイト、ジフェニ ルオクチルホスファイト、ジフェニルデシルホスファイ ト、フェニルジデシルホスファイト、(テトラフェニ ル) ジプロピレングリコールジホスファイト、(テトラ フェニル)テトラ(トリデシル)ペンタエリスリトール テトラホスファイト、テトラ(トリデシル)-4.4' ーイソプロピリデンジフェニルジホスファイト、ビス (2, 6-ジーt-ブチルー4-メチルフェニル) ペン タエリスリトールージホスファイト、ビス(2,4ージ - t - ブチルフェニル) ペンタエリスリトールジホスフ ァイト、ビス(2,4-ジークミルフェニル)ペンタエ リスリトールジホスファイト、ビス(2,6ージークミ ルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト、ジ ステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、2、 2-メチレンビス (4, 6-ジーt-ブチルフェニル) オクチルホスファイト、トリ(ノニルフェニル)ホスフ ァイト、トリス(ジーノニルーフェニル)ホスファイ ト、1、1,3ートリス(2ーメチルー4ージトリデシ ルホスファイトー5ー t ーブチルフェニル)ブタン、ビ ス(トリデシル)ペンタエリスリトールジホスファイ ト、ビス(ノニルフェニル)ペンタエリスリトールジホ スファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジホス ファイト、ビス(2, 6ージー t ーブチルー4ーメトキ シカルボニルエチルーフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス (2, 6-ジーtーブチルー4-オクタデシルオキシカルボニルエチルーフェニル)ペン タエリスリトールジホスファイト、

【0054】 [亜リン酸ジエステルの具体例] ジメチルホスファイト、ジエチルホスファイト、ジプロピルホスファイト、ジブチルホスファイト、ジヘキシルホスファイト、ジオクチルホスファイト、ジデシルホスファイト、ジラウリルホスファイト、ジオレイルホスファイト、ジフェニルホスファイト、フェニルオクチルホスファイト、フェニルデシルホスファイト、

【0055】 [亜リン酸モノエステルの具体例] メチルホスファイト、エチルホスファイト、プロピルホスファイト、ブチルホスファイト、ヘキシルホスファイト、オクチルホスファイト、デシルホスファイト、フェニルホスファイト、などが挙げられる。

【0056】一方、次亜リン酸エステルの具体例として

は、

[次亜リン酸ジエステルの具体例] ジメチルーフェニルホスホナイト、ジエチルーフェニルホスホナイト、ジプロピルーフェニルホスホナイト、ジブチルーフェニルホスホナイト、ジオクチルーフェニルホスホナイト、ジオクチルーフェニルホスホナイト、ジデシルーフェニルホスホナイト、メチルージフェニルホスホナイト、プロピルージフェニルホスホナイト、ブチルージフェニルホスホナイト、ホクチルージフェニルホスホナイト、ボシルージフェニルホスホナイト、ビス [ビス(2,4ージーtーブチルフェノキシ)ホスフィノ] ビフェニル、ビス [ビス(2,4ージーtーブチルフェノキシ)ホスフィノ] ビフェニル、

【0057】 [次亜リン酸モノエステルの具体例] メチルーフェニルホスフィネート、エチルーフェニルホスフィネート、ブロピルーフェニルホスフィネート、ブチルーフェニルホスフィネート、オクチルーフェニルホスフィネート、デシルーフェニルホスフィネート、ボシルーフェニルホスフィネート、などが挙げられる。

【0058】亜リン酸エステルおよび次亜リン酸エステルのうち、触媒活性および貯蔵安定性の両面をから好ましいのは、亜リン酸エステルであり、さらに好ましいのは亜リン酸トリエステルである。

【0059】また、加水分解により酸を発生する他の化 合物としては、下記の例が挙げられる。

[有機カルボン酸エステルの具体例] 酢酸ープロピルエステル、酢酸ーブチルエステル、酢酸ーアミルエステル、プロピオン酸ープロピルエステル、プロピオン酸ーブチルエステル、プロピオン酸ーアミルエステル、2ーエチルへキサン酸ーブチルエステル、2ーエチルへキサン酸ーブチルエステル、2ーエチルへキサン酸ーブテルエステル、2ーエチルへキサン酸ーブテルエステル、

【〇〇6〇】 [有機スルホン酸エステルの具体例] p-トルエンスルホン酸ーエチルエステル、 p-トルエンスルホン酸ープロピルエステル、 p-トルエンスルホン酸ーブチルエステル、 p-トルエンスルホン酸ーアミルエステル、デカンスルホン酸ーエチルエステル、デカンスルホン酸ープロピルエステル、デカンスルホン酸ーブチルエステル、デカンスルホン酸ーアミルエステル

【0061】 [有機スルフィン酸エステルの具体例] p-トルエンスルフィン酸ーエチルエステル、 p-トルエンスルフィン酸ープロピルエステル、 p-トルエンスルフィン酸ーブチルエステル、 p-トルエンスルフィン酸ーアミルエステル、デカンスルフィン酸ープロピルエステル、デカンスルフィン酸ープロピルエステル、デカンスルフィン酸ーアミルエステル、デカンスルフィン酸ーブチルエステル、デカンスルフィン酸ーブチルエステル

【0062】 [イミノスルホナートの具体例] 2, 3, 4ートリヒドロナフチルー1ーイミノーNーフェニルス ルホナート

【0063】これらの、加水分解して酸として作用する酸触媒(架橋触媒)は、重合体100重量部当たり、0.001~10重量部の範囲で、好ましくは0.01~5.0重量部、さらに好ましくは0.05~2.0重量部の範囲で用いられる。酸触媒の使用割合が0.001重量部未満では架橋触媒としての効果が不十分であり、一方、10重量部を超えて添加すると、得られる架橋体(架橋樹脂フィルム)の透明性低下、加熱時の揮発成分の増加などが生じてしまい、好ましくない。

【 O O 6 4 】本発明の環状オレフィン系付加型共重合体と混合および/または縮合して配合されてその樹脂フィルムを形成する化合物としては、下記化合物 (A) および (B) が挙げられる (これら配合物を総称して、以下「配合物 (1)」という)。

【 O O 6 5 】 化合物 (A): 下記式 (3) で表されるオルガノシラン (以下、「オルガノシラン (1)」という。)、オルガノシラン (1) の加水分解物、およびオルガノシラン (1) の縮合物から選択された少なくとも 1種

 $(R^7)_{p}Si(OR^8)_{4-P}$ (3)

[式 (3) 中、R⁷は、2個存在する場合には同一または異なり、炭素数 1~10の有機基を示し、R⁸は同一または異なり、炭素数 1~5のアルキル基または炭素数 1~6のアシル基を示し、pは0~2の整数である。] 化合物 (B):シリカ、アルミナ、ジルコニアおよびチタニアの群から選ばれた少なくとも1種の金属酸化物【0066】これら配合物(1)を添加することにより、線膨張係数の小さい、すなわち寸法安定性の良いフィルムシートが得られる、という効果がある。

【〇〇67】ここで、上記オルガノシラン(1)の加水分解物は、オルガノシラン(1)に含まれるR⁸がすべて加分解されている必要はなく、例えば、1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、あるいはこれらの混合物であってもよい。また、上記オルガノシラン(1)の縮合物は、オルガノシラン(1)の加水分解物のシラノール基が縮合してSi-OSi結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも包含した概念である。

【0068】式(3)において、R⁷の炭素数は1~1 0、好ましくは1~8である。R¹の1価の有機基としては、例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、 nーブチル基、iーブチル基、secーブチル基、tーブチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、2ーエチルヘキシル基などのアルキル基や、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、ベンゾイル基、トリオイル基、カプロイル基などのアシル基、ビニル基、アリル基、シクロヘ キシル基、フェニル基、グリシジル基、(メタ)アクリルオキシ基、ウレイド基、アミド基、フルオロアセトアミド基、イソシアナート基などのほか、これらの基の置換誘導体などを挙げることができる。

【0069】R7の置換誘導体における置換基として は、例えば、ハロゲン原子、置換もしくは非置換のアミ ノ基、水酸基、メルカプト基、イソシアナート基、グリ シドキシ基、3,4-エポキシシクロヘキシル基、(メ タ) アクリルオキシ基、ウレイド基、アンモニウム塩基 などを挙げることができる。ただし、これらの置換誘導 体からなるR⁷の炭素数は、置換基中の炭素原子を含め て20以下である。式(3)中に、R⁷が2個存在する ときは、相互に同一でも異なってもよい。また、R8の 炭素数1~5のアルキル基としては、例えば、メチル 基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nー ブチル基、secーブチル基、tーブチル基、nーペン チル基などを挙げることができ、炭素数1~6のアシル 基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブ チリル基、バレリル基、カプロイル基などを挙げること ができる。

【0070】このようなオルガノシラン(1)の具体例 としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーiープロ ポキシシラン、テトラーnーブトキシシランなどのテト ラアルコキシシラン類:メチルトリメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、 エチルトリエトキシシラン、n-プロピルトリメトキシ シラン、nープロピルトリエトキシシラン、iープロピ ルトリメトキシシラン、iープロピルトリエトキシシラ ン、nーブチルトリメトキシシラン、nーブチルトリエ トキシシラン、nーペンチルトリメトキシシラン、nー ヘキシルトリメトキシシラン、n-ヘプチルトリメトキ シシラン、nーオクチルトリメトキシシラン、ビニルト リメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、シクロ ヘキシルトリメトキシシラン、シクロヘキシルトリエト キシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルト リエトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキシシ ラン、3-クロロプロピルトリエトキシシラン、3, 3, 3-トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、 3, 3, 3-トリフルオロプロピルトリエトキシシラ ン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミ ノプロピルトリエトキシシラン、2ーヒドロキシエチル トリメトキシシラン、2-ヒドロキシエチルトリエトキ シシラン、2-ヒドロキシプロピルトリメトキシシラ ン、2-ヒドロキシプロピルトリエトキシシラン、3-ヒドロキシプロピルトリメトキシシラン、3-ヒドロキ シプロピルトリエトキシシラン、3-メルカプトプロピ ルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリエ トキシシラン、3-イソシアナートプロピルトリメトキ シシラン、3-イソシアナートプロピルトリエトキシシ ラン、3ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキ シシラン、2-(3.4-エポキシシクロヘキシル)エ チルトリエトキシシラン、3-(メタ)アクリルオキシ プロピルトリメトキシシラン、3-(メタ)アタクリル オキシプロピルトリエトキシシラン、3 - ウレイドプロ ピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエ トキシシランなどのトリアルコキシシラン類:ジメチル ジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチ ルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジー nープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピルジエ トキシシラン、ジーiープロピルジメトキシシラン、ジ ー i ープロピルジエトキシシラン、ジーn ーブチルジメ トキシシラン、ジーnーブチルジエトキシシラン、ジー nーペンチルジメトキシシラン、ジーnーペンチルジエ トキシシラン、ジーnーヘキシルジメトキシシラン、ジ -n-ヘキシルジエトキシシラン、ジ-n-ヘプチルジ メトキシシラン、ジーn-ヘプチルジエトキシシラン、 ジーnーオクチルジメトキシシラン、ジーnーオクチル ジエトキシシラン、ジーnーシクロヘキシルジメトキシ シラン、ジーnーシクロヘキシルジェトキシシラン、ジ フェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラ ンなどのジアルコキシシラン類のほか、メチルトリアセ チルオキシシラン、ジメチルジアセチルオキシシランな どを挙げることができる。これらのうち、テトラアルコ キシシラン類としては、テトラメトキシシラン、テトラ エトキシシランが好ましく、トリアルコキシシラン類と しては、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキ シシランが好ましく、さらに、ジアルコキシシラン類と しては、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキ シシランが好ましい。

【0071】本発明において、オルガノシラン(1)としては、特に、テトラアルコキシシランのみ、トリアルコキシシランのみ、あるいは、テトラアルコキシシラン10~90モル%との組み合わせが好ましい。テトラアルコキシシラン、またはトリアルコキシシランを導入することより、得られる塗膜の架橋度を増加させ、また、密着性を向上させることができる。

【OO72】オルガノシラン(1)は、そのまま、あるいは加水分解物および/または縮合物として使用される。また、上記加水分解縮合物は、オルガノシラン

(1) を加水分解・縮合して得られるのみならず、メチルトリクロロシラン、エチルトリクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、ジエチルジクロロシランなどのクロロシラン化合物を加水分解・縮合して得ることもできる

【0073】オルガノシラン(1)が、加水分解・縮合

物として使用されるとき、該縮合物のポリスチレン換算 重量平均分子量(以下、「Mw」という。)は、好まし くは、800~100,000、さらに好ましくは、 1,000~50,000である。

【 O O 7 4 】 オルガノシラン(1)の加水分解・縮合物の市販品には、三菱化学(株)製のMKCシリケート、コルコート社製のエチルシリケート、東レ・ダウコーニング社製のシリコンレジン、東芝シリコーン(株)製のシリコンレジン、信越化学工業(株)製のシリコンレジン、ダウコーニング・アジア(株)製のヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサン、日本ユニカ(株)製のシリコンオリゴマーなどがあり、これらをそのまま、または縮合させて使用してもよい。

【0075】これらの組成物において、上記の配合物(1)の割合は、本発明の環状オレフィン系付加型共重合体100重量部に対して、2~70重量部の割合で、好ましくは5~50重量部配合される。配合される化合物の割合が2重量部未満では、フィルムまたはシートにした際、耐溶剤性、寸法安定性などの効果が少ない。一方、70重量部を超えると、透明性が損なわれることが多い。

【0076】また、配合物(1)が加水分解・縮合により無機粒子を生成する場合は、その粒径が 100μ m以下、好ましくは 10μ m以下で重合体中に分散されることにより、組成物は光学的に透明でかつ耐熱性、寸法安定性のよいものとなる。

【 O O 7 7】上記の配合物(1)を含む環状オレフィン付加型共重合体の(架橋)樹脂フィルムでは、時々白濁が生じてしまう場合がある。この問題を解決し、透明性の高い(架橋)樹脂フィルムを再現よく製造するためには、キャスト時あるいはそれ以前に、環状オレフィン付加型共重合体と配合物(1)をグラフト化させて、重合体中への配合物(1)の分散化率を向上させる手法をとることができる。具体的には、下記の金属触媒(1)の作用(アルコキシシリル基の加水分解・縮合反応)により、共重合体に含まれるアルコキシシリル基と配合物

(1) とのグラフト化が進行する。

【0078】金属触媒(1)

アルミニウム (AI) 化合物、ジルコニウム (Zr) 化合物、スズ (Sn) 化合物、亜鉛 (Zn) 化合物、カルシウム (Ca) 化合物、バリウム (Ba) 化合物、チタン (Ti) 化合物、スカンジウム (Sc) 化合物、ランタニド (Gd、Yb、Sm、Ndなど) 化合物、アンチモン (Sb) 化合物、イットリウム (Y) 化合物、セリウム (Ce) 化合物など。

【0079】具体例としては、

[アルミニウム化合物の具体例] トリー i ープロポキシ アルミニウム、ジー i ープロポキシ・エチルアセトアセ テートアルミニウム、ジー i ープロポキシ・アセチルア セトナートアルミニウム、 i ープロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) アルミニウム、iープロポキシ・ビス(アセチルアセトナート) アルミニウム、トリス(エチルアセトアセテート) アルミニウム、トリス(アセチルアセトナート) アルミニウム、モノアセチルアセトナート・ビス(エチルアセトアセテート) アルミニウムなどの有機アルミニウム化合物

【 O O 8 O 】 [ジルコニウム化合物の具体例] テトラー n ー ブトキシジルコニウム、トリー n ー ブトキシ・エチルアセトアセテートジルコニウム、ジー n ー ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、n ー ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テトラキス (n ー プロピルアセトアセテート) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトアセテート) ジルコニウム、テトラキス (エチルアセトアセテート) ジルコニウムなどの有機ジルコニウム化合物;

【0081】 [スズ化合物の具体例]

```
Sn (OCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>
Sn (OCOC2H5) 2,
Sn (OCOC3H7) 2,
Sn (OCOC4H9) 2,
Sn (OCOC5H11) 2,
Sn (OCOC6H13) 2,
Sn (OCOC7H15) 2,
Sn (OCOC8H17) 2,
Sn (OCOC9H19) 2,
Sn (OCOC10H21) 2,
Sn (OCOC11H23) 2,
Sn (OCOCH=CHCOOCH_3)_2
Sn (OCOCH=CHCOOC_4H_9)_2
Sn (OCOCH=CHCOOC8H17) 2
Sn (OCOCH=CHCOOC_{16}H_{33})_2
Sn (OCOCH=CHCOOC_{17}H_{35})_2
Sn (OCOCH=CHCOOC_{18}H_{37})_2
Sn (OCOCH=CHCOOC_{20}H_{41}) 2
 (C4H9) 2Sn (OCOC11H23) 2,
 (C_4H_9) <sub>2</sub>S n (OCOCH=CHCOOCH_3) <sub>2</sub>,
 (C_4H_9) <sub>2</sub>Sn (OCOCH=CHCOOC_4H_9) <sub>2</sub>
 (C8H<sub>17</sub>) <sub>2</sub>Sn (OCOC8H<sub>17</sub>) <sub>2</sub>,
 (C8H<sub>17</sub>) <sub>2</sub>Sn (OCOC<sub>11</sub>H<sub>23</sub>) <sub>2</sub>, 1
 (C_8H_{17}) <sub>2</sub>Sn (OCOCH=CHCOOCH_3) <sub>2</sub>
 (C_8H_{17}) <sub>2</sub>S n (OCOCH=CHCOOC
 (C_8H_{17}) <sub>2</sub>Sn (OCOCH=CHCOOC
 (C_8H_{17}) <sub>2</sub>S n (OCOCH=CHCOOC_{16}H_{33})
 (C_8H_{17}) <sub>2</sub>S n (OCOCH=CHCOOC_{17}H_{35})
 (C_8H_{17}) <sub>2</sub>S n (OCOCH=CHCOOC_{18}H_{37})
```

 (C_8H_{17}) ₂S n $(OCOCH=CHCOOC_{20}H_{41})$

(C₄H₉) ₂ SnOCOCH₈ | O |

 $(C_4H_9)_2SnOCOCH_3$

 (C_4H_9) Sn $(OCOC_{11}H_{23})$ 3, (C_4H_9) Sn $(OCON_a)$ 3

などのカルボン酸型有機スズ化合物;

[0082]

8H17) 3,

$$(C_4H_9)_2Sn (SCH_2COOC_8H_{17})$$
 $|$
O

(C₄ H₉)₂ Sn (SCH₂ COOC₈ H₁₇) などのメルカプチド型有機スズ化合物 【0083】(C₄H₉)₂Sn=S、(C₈H₁₇)₂Sn =S、

$$(C_4H_9)_2Sn=S$$

 O
 $(C_4H_9)_2Sn=S$

などのスルフィド型有機スズ化合物:

[0084] (C4H₉) SnCl₃, (C4H₉) ₂SnC

(C8H17) 2SnCl2,

$$(C_4H_9)_2Sn-C1$$
O
 $(C_4H_9)_2Sn-C1$

などのクロライド型有機スズ化合物

【 O O 8 5 】 (C4H9) 2S n O、(C8H17) 2S n O などの有機スズオキサイドや、これらの有機スズオキサイドとシリケート、マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、フタル酸ジオクチルなどのエステル化合物との反応生成物

【OO86】 [スズ化合物の具体例] 酢酸亜鉛、オクタン酸亜鉛

【 O O 8 7 】 [カルシウム化合物の具体例] 酢酸カルシウム、オクタン酸カルシウム

【 O O 8 8 】 [バリウム化合物の具体例] 酢酸バリウム、オクタン酸バリウム

【 O O 8 9 】 [チタン化合物の具体例] テトラーiープロポキシチタニウム、ジーiープロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタニウム、ジーiープロポキシ・ビス (アセチルアセテート) チタニウム、ジーiープロポキシ・ビス (アセチルアセトン) チタニウム

【 0 0 9 0 】 [スカンジウム化合物の具体例] スカンジウムトリイソプロポキシド

【OO91】 [ランタニド化合物の具体例] Gd、Yb、Sm、Ndなどのイソプロポキドやブトキシド

【 O O 9 2 】 [アンチモン化合物の具体例]酢酸アンチモン、アンチモンエチレングリコキシド

【 0 0 9 3 】 [イットリウム化合物の具体例] イットリウムトリイソプロポキシド、イットリウムトリス (アルミニウムテトライソプロポキシド)

【0094】 [セリウム化合物の具体例] トリイソプロポキシセリウム、三塩化セリウムなどが挙げられる。

【0095】金属触媒(1)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができ、また亜鉛化合物やその他の反応遅延剤と混合して使用することもできる。

【0096】金属触媒(1)の使用量は、前述のオルガノシラン(1)中に含まれるOR⁸1モルに対して、通常、0~10モル、好ましくは、0.001~7モル、さらに好ましくは、0.001~5モルである。この場合、有機金属化合物(1)の使用量が10モル以内であれば、組成物の保存安定性に優れるほか、塗膜強度に優れクラックが発生しにくくなる傾向がある。

【0097】本発明の環状オレフィン系付加型共重合体 を含む樹脂フィルムは、溶液キャスティング法(溶液流 延法)により製造することができる。キャスティング法 によるフィルムの製造は、環状オレフィン系付加型共重 合体の有機溶媒(該共重合体の重合溶媒など)に、該共 重合体と、酸触媒(例えば、加水分解して酸を発生する 化合物)、さらに必要に応じて前述の配合物(1)、さ らに必要に応じて前述の金属触媒(1)を均一に混合し てなる溶液を、所定の温度で所定時間反応、あるいは熟 成し、必要に応じてキャスティングに適当な濃度に濃 縮、あるいは希釈してから、平滑なフッ素系樹脂板やガ ラス板に、T型ダイなどを用いて流延し、溶媒を蒸発除 去し、必要に応じてさらに加熱して行なわれる。キャス ト溶媒として用いられる溶媒は、重合体の種類によりそ の溶解性が異なるが、炭化水素化合物、ハロゲン化炭化 水素化合物、エーテル類、エステル類、ケトン類、アミ ン類、アミド類、アルコール類、フェノール類、スルフ オキシド類などから1種以上選んで用いられる。溶媒の 量は、重合体100重量部あたり、1~10,000重 量部、好ましくは10~5,000重量部の範囲で用い

られる。また、キャスティング前に、各成分の溶解度や 粘度を調整するため、あるいは、キャスティングを容易 にするために、溶媒の一部または全部を別の溶媒に置換 することもできる。

【0098】このキャストフィルムの架橋反応は、前述 のようにフィルムを水あるいは水蒸気下で加熱して行わ れる。前述の酸触媒(架橋触媒)を添加しない場合で は、水蒸気下で加熱してもシロキサン結合は形成され ず、全く架橋されない。また、重合体のアルコキシシラ ン含量に対して、十分水が供給されないと、架橋が不十 分なものになる。反応温度は、50°C以上、好ましくは 60°C~300°Cの範囲で、さらに好ましくは80°C~ 250℃で、特に好ましくは100℃~200℃の範囲 である。50℃未満の温度ではほとんど架橋されず、一 方、300℃を超える温度では、重合体が熱分解する可 能性が高まる。架橋反応の時間は、目的とする架橋の度 合い、反応系の状態、重合体の種類、触媒の量、触媒の 種類により適宜選択されるが、通常、1分~1,000 時間、好ましくは5分~100時間、さらに好ましくは 10分~50時間である。

【0099】本発明の架橋体(架橋樹脂フィルム)は、25℃のトルエンで測定される膨潤度が500%未満であることが好ましく、300%以下であることがさらに好ましい。トルエン膨潤度が500%以上であるものでは、ガラス代替品として使用する場合、耐薬品性、耐溶剤性、加熱時の寸法安定性などが不十分である場合がある。なお、この膨潤度の測定は、後記する方法で測定した値である。架橋体の膨潤度は、架橋触媒の量、反応温度、および反応時間により、容易に調整することができる。

【 O 1 O O 】 また、下記に示すフィルム用途より、本発明の架橋樹脂フィルムの線膨張係数は、好ましくは6 5 (ppm/℃)以下、より好ましくは6 O (ppm/℃)以下である。

【0101】本発明の透明(架橋)樹脂フィルムは、シリル基を有するためガラスとの親和性が大であり、石英ガラスへの密着試験における剥離ブロックの割合が25ブロック中、好ましくは5ブロック以下、より好ましくは3ブロック以下、特に好ましくは1ブロック以下である。

【0102】本発明の組成物には、公知の酸化防止剤、例えば2,6-ジーtーブチル,4-メチルフェノール、4,4'ーチオビスー(6-tーブチルー3ーメチルフェノール)、1,1'ービス(4ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2,2'ーメチレンビス(4ーエチルー6-tーブチルフェノール)、2,5ージーtーブチルヒドロキノン、ペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート、などのフェノール系、ヒドロキノン系酸化防止剤;さらにトリス(4-メトキシー

3, 5ージフェニル)ホスファイト、トリス(ノニルフェニル)ホスファイト、トリス(2, 4ージーtーブチルフェニル)ホスファイト、ビス(2, 6ージーtーブチルフェニル)ペンタエリストールジホスファイト、ビス(2, 4ージーtーブチルフェニル)ペンタエリストールジホスファイトなどのリン系酸化防止剤を添加して、酸化安定性を向上させることができる。これらの酸化防止剤の添加量は、本発明の環状オレフィン付加型共重合体と、配合物(1)の合計100重量部に対して、通常、O. 1~5重量部、好ましくは O. 2~3重量部である。酸化防止剤の使用量が少なすぎる場合には耐入性の改良効果が不十分であり、多すぎる場合には成形表面がブリードしたり、透明性が低下するなどの問題点が生じ好ましくない。

【 O 1 O 3 】また、本発明の組成物には、紫外線吸収剤、例えば2, 4 ージヒドロキシベンゾフェノン、2 ーヒドロキシー4 ーメトキシベンゾフェノンなどを添加することによって安定化することができる。また、加工性を向上させる目的で滑剤などの添加剤を添加することもできる。

【 0 1 0 4 】上述のようにして、本発明の環状オレフィン系付加型共重合体組成物からなる透明樹脂を用いて得られた(架橋)樹脂フィルムは、そのまま液晶表示装置あるいはE L 表示装置などの表示装置用フィルムとして使用できる。

【0105】本発明の表示装置用フィルムの厚さは、通常、5~600μm、好ましくは10~500μm、さらに好ましくは25~400μmであり、用途により適宜決められる。本発明の表示装置用フィルムは、レターデーションのバラツキが小さいことが望ましく、波長633nmにおけるレターデーションのバラツキが±20%以下であることが好ましい。レターデーションのバラツキが±20%の範囲外であると、光学的に均一なフィルムとは言い難くなり、表示装置に用いた場合、ディスプレイの画像が歪んだりするなど良好な表示性能が得られにくい。本発明においてレターデーション値は、エリプソメーター〔溝尻光学(株)製DVA-36LS〕を用いて波長633nmの光で測定した値である。

【0106】本発明の液晶基板フィルムは、上述の表示装置用フィルムを使用してなるもので、通常、厚さ25 ~ 400μ m、厚さムラは全面で厚さの $\pm 30\%$ 以下、Rmax値が 0.2μ m以下であり、好ましくは、厚さムラが全面で厚さの $\pm 20\%$ 以下、Rmax値が 0.1μ m以下である。厚さムラが大きい、または表面平滑性に劣る場合には、液晶表示装置の画面の歪みが生じる。【0107】本発明の偏光フィルムは、PVA系フィルムなどをベースとした偏光膜に、本発明の表示装置用フィルムを保護層として貼り合せて製造することができる。保護層の厚さは、通常、 $5\sim 500\mu$ m、好ましくは $10\sim 300\mu$ m、さらに好ましくは $20\sim 200\mu$

mである。偏光フィルムの偏光膜に保護層を積層するには、粘着剤や接着剤を用いることができる。これらの粘着剤、接着剤としては、透明性に優れたものが好ましく、具体例としては天然ゴム、合成ゴム、酢酸ビニル/塩化ビニルコポリマー、ポリビニルエーテル、アクリル系、変性ポリオレフィン系、およびこれらにイソシアナートなどの硬化剤を添加した硬化型粘着剤、ポリウレタン系樹脂溶液とポリイソシアナート系樹脂溶液を混合するドライラミネート用接着剤、合成ゴム系接着剤、エポキシ系接着剤などが挙げられる。

【0108】本発明で使用する偏光膜は、偏光子として の機能を有するものであれば、特に限定されない。例え ば、PVA・ヨウ素系偏光膜、PVA系フィルムに二色 性染料を吸着配向させた染料系偏光膜、また、PVA系 フィルムより脱水反応を誘起させたり、ポリ塩化ビニル フィルムの脱塩酸反応により、ポリエンを形成させたポ リエン系偏光膜、分子内にカチオン基を含有する変性P VAからなるPVA系フィルムの表面および/または内 部に二色性染料を有する偏光膜などが挙げられる。偏光 膜の製造方法も特に限定されない。例えば、PVA系フ ィルムを延伸後ヨウ素イオンを吸着させる方法、PVA 系フィルムを二色性染料による染色後延伸する方法、P VA系フィルムを延伸後二色性染料で染色する方法、二 色性染料をPVA系フィルムに印刷後延伸する方法、P VA系フィルムを延伸後二色性染料を印刷する方法など の公知の方法が挙げられる。より具体的には、ヨウ素を ヨウ化カリウム溶液に溶解して、高次のヨウ素イオンを 作り、このイオンをPVAフィルムに吸着させて延伸 し、次いで1~4重量%ホウ酸水溶液に浴温度30~4 O℃で浸漬して偏光膜を製造する方法、あるいはPVA フィルムを同様にホウ酸処理して一軸方向に3~7倍程 度延伸し、0.05~5重量%の二色性染料水溶液に浴 温度30~40℃で浸漬して染料を吸着し、80~10 О℃で乾燥して熱固定して偏光膜を製造する方法などが ある。

【0109】本発明で使用する表面保護フィルムは、上述の偏光フィルムの製造において、偏光膜に貼り合せたフィルムと同じものである。表示装置用の薄膜部品に対して、表面を保護するために、該部品の片面あるいは両面に貼り合わせて使用される。

【0110】本発明で使用する位相差フィルムは、上述の表示装置用フィルムを使用してなるもので、これを延伸配向もしくは表面プレスして製造することができる。延伸前のシートの厚さは、通常、 $25\sim500\,\mu$ m、好ましくは $50\sim400\,\mu$ m、さらに好ましくは $100\sim300\,\mu$ mである。延伸方法としては公知の一軸延伸法、すなわちテンター法による横一軸延伸法、ロール間圧縮延伸法、周縁の異なるロールを利用する縦一軸延伸法を用いることができる。また、分子の配向に影響のない範囲で延伸した後、分子を配向させるべく一軸方向に

延伸する二軸延伸であってもよい。上記のようにして得 たフィルムは、延伸により分子が配向し、一定のレター デーション値を持つが、レターデーションは、延伸前の シートのレターデーションと延伸倍率、延伸温度、延伸 配向フィルムの厚さにより制御することができる。延伸 前のシートが一定の厚さの場合、延伸倍率が大きいフィ ルムほどレターデーションの絶対値が大きくなる傾向が あるので、延伸倍率を変更することによって所望のレタ ーデーションの延伸配向フィルムを得ることができる。 【0111】本発明において、上記の方法によって得た フィルムは、偏光顕微鏡によるレターデーションの測定 値が5~900nmのものが用いられる液晶ディスプレ イの種類や形状によってそれぞれ好ましいレターデーシ ョンの範囲が異なるが、例えばTFT方式による液晶表 示装置に用いられる偏光フィルムでは、透明性が特に高 いことが必要であり、光学的に均一でレターデーション が10~80nmの小さなものが好適に用いられる。

【0112】本発明の透明導電性フィルムは、本発明の 透明樹脂からなるフィルムに透明導電層を形成したもの である。透明導電層を形成するための素材としては、S n、In、Ti、Pb、Au、Pt、Agなどの金属、 またはそれらの酸化物が一般的に使用される。これらの 金属は、液晶基板フィルム上に、プラズマ法、スパッタ リング法、真空蒸着法、メッキ、イオンプレーティング 法、スプレー法、電解析出法などによって、通常、厚さ 10~10,000オングストローム、好ましくは50 ~5,000オングストロームに被膜される。金属単体 をフィルム上に形成したときは、必要に応じてその後、 酸化することもできる。当初から酸化物層として付着形 成させる方法もあるが、最初は金属単体または低級酸化 物の形態で被膜を形成し、しかるのち、加熱酸化、陽極 酸化あるいは液相酸化などの酸化処理を施して透明化す ることもできる。透明導電膜の比抵抗は、100オーム cm以下であることが好ましい。

【0113】本発明の光拡散フィルムは、本発明の透明 樹脂からなるフィルムの片面に、拡散機能を有する形状 のパターンを形成することにより製造することができ る。ここで、拡散機能を有する形状のパターンは、エン ボス加工、あるいは、紫外線などの光硬化性樹脂を塗布 してパターンを形成させる方法の他に、各種コート材を 塗布して形成することもできる。本発明のフィルム上に パターンを形成するために用いられる光硬化性樹脂とし ては、例えば、(メタ)アクリロイル基などのエチレン 性二重結合をその分子内に少なくとも 1 個以上有する化 合物1種以上と光重合開始剤とを配合した組成物、エポ キシ基などの開環反応性を有する基をその分子内に少な くとも 1 個有する化合物 1 種以上と光カチオン反応開始 剤とを配合した組成物、ゼラチンと重クロム酸塩とを配 合した組成物、環化ゴムとビスアジド系感光剤とを配合 した組成物、ノボラック樹脂とキノンアジド系感光剤と

を配合した組成物などをあげることができる。また、フィルムの表面は、光硬化性樹脂を塗布する前に、その付着性を制御するために、プラズマ処理などの物理的下地処理、あるいは、従来のゴム系、樹脂系、特にアクリル系、シリコン系などの各種コート材による化学的下地処理を施していても良い。

【0114】光拡散フィルムを通って拡散した光を、表 示装置の視野角に集めて、表示装置の輝度を向上させる ためのプリズムシートは、透明フィルム面に微小なプリ ズム角を付したものであるが、上記の光拡散フィルムと 同様にして、本発明の透明樹脂からなるフィルム面に、 プリズム角のパターンをエンボス加工、あるいは、紫外 線などの光硬化性樹脂を塗布してパターンを形成させる などの方法により製造することができる。本発明の(架 橋)樹脂フィルムは、EL表示装置用フィルムとしても 有用である。このEL表示装置用フィルムとしては、上 記液晶表示装置にも使用されている、基板フィルム、偏 光フィルム、表面保護フィルム、透明導電フィルムなど が挙げられる。もちろん、これらフィルムの特性など は、必ずしも液晶表示装置用の場合と同じとは限らな い。また、本発明の(架橋)樹脂フィルムの表面に、透 明導電性膜を形成させることにより、透明導電性複合材 料として、使用することができる。この透明導電性複合 材料としては、上記液晶表示装置あるいはEL表示装置 用の電極フィルムのほか、CRTなどの電子機器の電磁 波防止フィルムとしても有用である。さらに、本発明の (架橋) 樹脂フィルムの表面に、該フィルムの表面と接 する層がSiOx(O.8≤x≥1.8)からなり、最 外層がSiO2からなる層である反射防止膜を形成させ ることにより、反射防止フィルムとして用いることがで きる。この反射防止フィルムは、耐熱性に優れるため、 上記液晶表示装置あるいはEL表示装置だけでなく、プ ラズマディスプレイやフィールドエミッションディスプ レイなどにも有用である。

【0115】本発明の表示装置用各種フィルムは、隣接 して使用する場合、予め一体化しておくと部品数の削 減、表示装置の厚さの減少、軽量化などの利点がある。 例えば、液晶基板フィルムと偏光フィルム、位相差フィ ルムと透明導電フィルム、光拡散フィルムとプリズムシ ート、偏光フィルムと光拡散フィルムなどである。一体 化には、両膜間に接着層および/またはアンカーコート 層を形成して接着する。この接着層としては、エポキシ 樹脂、ポリイミド、ポリブタジエン、フェノール樹脂、 ポリエーテルエーテルケトンなどの耐熱樹脂を例示する ことができる。またアンカーコート層としては、エポキ シジアクリレート、ウレタンジアクリレート、ポリエス テルジアクリレートなどのいわゆるアクリルプレポリマ 一などを成分として含むものが用いられる。硬化の方法 は公知の手法を用いることができ、例えばUV硬化や熱 硬化などが用いられる。本発明の表示装置用フィルム

は、優れた光学透明性、耐熱性、耐吸湿性、耐液晶性、 寸法安定性、接着・密着性を有するので、液晶表示装置 およびEL表示装置の製造に好適に使用でき、これら表 示装置は、パソコン、テレビ、携帯電話、ディジタル情 報端末、ポケットベル(登録商標)、ナビゲーション、 液晶モニター、調光パネル、OA機器用ディスプレイ、 AV機器用ディスプレイなどに用いることができる。 【O116】

【実施例】以下、本発明を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって何ら制限を受けるものでない。また、分子量、膨潤度、ガラス転移温度、耐液晶性、全光線透過率、複屈折率は、下記の方法で測定した。

【 O 1 1 7 】 (1) 重量平均分子量、数平均分子量 ウオーターズ(WATERS)社製 1 5 0 C型ゲルパー ミエションクロマトグラフィー(GPC)装置で東ソー (株) 製Hタイプカラムを用い、0-ジクロロベンゼンを 溶媒として、1 2 0 ℃で測定した。得られた分子量は標 準ポリスチレン換算値を示す。

(2) 金属原子量

(株)日立製作所製Z-9000形原子吸光分光光度計を用い、ニッケルおよびアルミニウムの標準溶液〔和光純薬工業(株)〕により作成した検量線を基に、共重合体中の残存金属原子を定量した。

(3)トルエン膨潤度

厚さ50~500ミクロン、縦2cm × 横2cmのフィルムまたはシートを25°Cのトルエンに3時間浸漬し、浸漬前後の重量比から膨潤度を算出した。まったく膨潤しないものを100%とした。

(4) ガラス転移温度

(5) 全光線透過率

ASTM-D1003に準拠し、厚さ100μmのフィルムの全光線透過率を測定した。

(6)線膨張係数

TMA (Thermal Mechanical Analysis) /SS6100 (セイコーインスツルメント社製) を用いて、膜厚100 μ m、幅3 mm、長さ10 cmの試料を、チャック間距離10 mmで固定し、室温から200 ℃ 程度まで一旦昇温して残留ひずみをとった後、室温から3℃/min. で昇温し、チャック間距離の伸びから線膨張率を求めた。

(7) 耐液晶性

厚さ50~500ミクロン、縦横2cm×2cmの本評価用試料をTFT用液晶 [メルクジャパン (株) 製 Z L I 5081] 中に浸漬し、1滴(約20mg) 滴下し、大気下150℃で1時間加熱した後のフィルム表面の変化を目視で評価した。評価基準は下記のとおりである。

◎;形状変化なし。

〇: やや膨潤する。

△:膨潤する。

×;溶解などで、形状くずれる。

(8)接着性・密着性:本評価用フィルム上にアルミニウムを蒸着し、この蒸着膜に対して、カッターにより、1 mm×1 mmの碁盤目が10個×10個形成されるように、切り込みを入れ、セロハンテープによる剥離試験を行ない、25ブロック中における剥離したブロックの数を測定した。なお、石英ガラスに対する密着性評価においては、本発明組成物を石英ガラスに乾燥塗膜5~10μmになるよう塗布し、90℃で乾燥・硬化した後に上記同様のセロハンテープによる剥離試験を行なった。

(9) 複屈折(nm)

エリプソメーター [(株) 溝尻光学工業所製] により測定した。

【O118】参考例1 (共重合体aの合成)

単量体として2ーノルボルネン593.75ミリモル、 5-トリエトキシー2-ノルボルネン31.25ミリモ ル、溶媒としてトルエン500g、分子量調節剤(1, 5-シクロオクタジエン) O. 25ミリモルを容量1リ ットルの反応器に窒素下で仕込んだ。反応系を10℃に して、予めオクタン酸ニッケル〔Ni(オクトエート) 2] と六フッ化アンチモン酸を-15℃でモル比1:1 で反応させたニッケル化合物を0.25ミリモル、トリ フルオロホウ素ジエチルエーテル錯体を2.25ミリモ ル、トリエチルアルミニウム2.5ミリモルを仕込み、 重合を行った。30℃で1時間重合を行い、イソプロピ ルアルコールで重合を停止した。共重合体への添加率は 95%であった。共重合体溶液に乳酸6gを加え、触媒 成分と反応させた。共重合体溶液を4リットルのイソプ ロパノールに入れて共重合体を凝固し、未反応単量体と 触媒残磋を除去した。凝固した共重合体を乾燥し、共重 合体aを得た。共重合体 a の 2 7 0 MHz 「H-NMR による(3.8~4.0ppmのエトキシシリル基メチレ ン吸収、溶媒はd化トルエン、TMS基準)分析で、5 ートリエトキシシリルー2ーノルボルネンに由来する構 造体の含有量は5.0モル%であった。また、共重合体 aのポリスチレン換算の数平均分子量は87,000、 重量平均分子量は211,000であった。重合体中残 存ニッケルはO. 1ppm以下、残存アルミニウムは1. 6ppmであった。

【O119】参考例2(共重合体bの合成)

単量体として2ーノルボルネン562.5ミリモル、5ートリエトキシー2ーノルボルネン62.5ミリモルと

した以外は、実施例1と同様の方法で重合を行い、共重合体bを得た。共重合体bの270MHz ¹H-NMRによる(4ppmのエトキシシリル基メチレン吸収、溶媒はd化トルエン、TMS基準)分析で、5-トリエトキシシリルー2ーノルボルネンに由来する構造体の含有量は9.9モル%であった。また、共重合体bのポリスチレン換算の数平均分子量は88,000、重量平均分子量は223,000であった。重合体中残存ニッケルは0.1ppm以下、残存アルミニウムは1.2ppmであった。

【0120】参考例3 (共重合体cの合成)

単量体として2ーノルボルネン531、23ミリモル、 5-トリエトキシー2-ノルボルネン62.50ミリモ ル、8-メチル-8-メトキシカルボニル-3-テトラ シクロ [4.4.0.1^{2,5}1^{7,10}] ドデセン31. 25ミリモルとした以外は、実施例1と同様の方法で重 合を行い、共重合体cを得た。共重合体cの270MHz ¹H-NMRによる(4ppmのエトキシシリル基メチレ ン吸収、溶媒はd化トルエン、TMS基準)分析で、5 ートリエトキシシリルー2ーノルボルネンに由来する構 造体の含有量は9.9モル%であった。共重合体 c 中の 8-メチル、8-メトキシカルボニル-3-テトラシク ロ [4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}] ドデセンに由来する 構造体の割合は、赤外分析 1,730 cm-1の特性吸収 による検量線から、4.9モル%であった。また、共重 合体 c のポリスチレン換算の数平均分子量は89,00 0、重量平均分子量は256,000であった。重合体 中残存ニッケルはO. 1ppm以下、残存アルミニウムも O. 1ppm以下であった。

【O 1 2 1】実施例 1 [共重合体aの架橋フィルム作成(P添加、Sn無し)]

共重合体a 1 O g を水分 7 O ppmを含むトルエン 4 O g に溶解して、共重合体 1 O 0 重量部に対して、酸化防止剤としてペンタエリスリチルーテトラキス [3-(3,5-2)-1] で [3-(3,5-2)-1

【O 1 2 2】実施例 2 〔共重合体a の架橋フィルム作成 (P, Sn添加)〕

実施例1で調製したキャスト溶液に、さらにジオクチルスズ (II)添加したこと以外は、実施例1と同条件下で架橋フィルムを作成した。結果を表1に示す。

【O123】実施例3〔共重合体a + TEOS複合系の架橋

フィルム作成(P添加Sn添加)〕

実施例 1 で調製したキャスト溶液に、さらにテトラエト キシシラン (TEOS) を 2 g とジオクチルスズ (I

I) を添加したこと以外は、実施例1と同条件下でフィルムを作成した。フィルムのトルエン膨潤度は160%、線膨張係数は45 ppm/℃ となった。結果を表1に示す。

【O 1 2 4】実施例4 [共重合体a + TEOS複合系の架橋 フィルム作成 (P 添加, Sn無し)]

実施例1で調製したキャスト溶液に、さらにテトラエトキシシラン(TEOS)を2g添加したこと以外は、実施例1と同条件下で架橋フィルムを作成した。このフィルムはやや白濁し、全光線透過率は85%となった。結果を表1に示す。

【O 1 2 5】実施例 5 [共重合体b + TEOS複合系の架橋 フィルム作成 (P, Sn添加)]

共重合体 a の代わりに共重合体 b を用いたこと以外は、 実施例 2 と同条件下でフィルムを作成した。結果を表 1 に示す。

【O 1 2 6】実施例 6 〔共重合体c + TEOS複合系の架橋 フィルム作成 (P, Sn添加)〕

共重合体 a の代わりに共重合体 c を用いたこと以外は、 実施例 1 と同条件下でフィルムを作成した。結果を表 1 に示す。

【O127】比較例1〔共重合体aの架橋フィルム作成

(P無し, Sn無し)]

トリブトキシホスファイトを添加しなかった以外は、実施例1と同条件下でフィルムを作成した。この条件では、全く架橋しなかった。結果を表1に示す。

【O128】比較例2 [共重合体aの架橋フィルム作成(P無し、Sn添加)]

トリブトキシホスファイトを添加せず、代わりにジオク チルスズ (II) を添加したこと以外は、実施例1と同 条件下でフィルムを作成した。この条件では、ほとんど 架橋しなかった。結果を表1に示す。

【 O 1 2 9 】比較例 3 〔共重合体aの架橋フィルム作成 (P, Sn添加、4 O ℃温水処理)〕

水蒸気 (150°C) の代わりに、40°Cの温水中でフィルムを加熱したこと以外は、実施例1と同じ操作でフィルムを作成した。この条件では、全く架橋しなかった。 結果を表1に示す。

【O130】比較例4 [共重合体a + TEOS複合系の架橋 フィルム作成 (P無し、Sn添加)]

トリブトキシホスファイトを添加しなかったこと以外は、実施例2と同条件下でフィルムを作成した。この条件では、ほとんど架橋しなかった。結果を表1に示す。

[0131]

【表1】

	共重	配合剤	H ₂ O 処理 ([℃])	乗り シ酸 触媒	Sn 触媒	ト ル ン 潤 度 (%)	T g (°C)	全光 線 透過率 (%)	線膨張 係数 (ppm/℃)	耐液晶性試験	密着性 (剥離 プロック数)	
	合体										アルミニ ウム 蒸着	石英が元
実施例 1	а	な し	150	添加	なし	200	345	91	58	0	0	0
実施例 2	а	なし	150	添加	添加	200	338	91	54	0	0	0
実施例 3	а	TEOS	150	添加	添加	160	340	91	48	0	0	0
実施例 4	а	TEOS	150	添加	なし	180	340	85	50	0	0	0
実施例 5	ъ	TEOS	150	添加	添加	190	340	91	52	٥	0	0
実施例 6	С	TEOS	150	添加	添加	200	340	91	49	0	0	0
比較例 1	а	なし	150	なし	なし	溶解	340	91	88	×	4	22
比較例 2	а	なし	150	なし	添加	500	338	91	81	×	3	21
比較例 3	а	なし	40	添加	添加	溶 解	338	91	88	х	4	20
比較例 4	а	TEOS	150	なし	添加	480	338	91	75	×	3	18

【0132】実施例7

液晶表示装置用フィルム、液晶基板フィルムの製造:実施例3で作成した架橋フィルム①の波長633nmにおけるレターデーションのバラツキは±5%であった。得

られたフィルムに、水/アルコール(50/50重量 比)を溶剤成分とするイオン高分子錯体〔東ソー(株) 製トヨバイン210K〕からなるアンカー剤溶液を塗布 し、90℃で5分間乾燥して、水系アンカーコート層②

を形成させた。この水系アンカーコート層の上に、ウレ タン系接着剤 [武田薬品工業(株) 製タケラックAー3 71〕と硬化剤〔武田薬品工業(株)製タケネートAー 10〕からなる接着剤層③を形成させた。さらに、この 接着剤層の上に、エチレンービニルアルコール共重合体 /2色性染料系偏光膜④を重ね、80℃、圧力3kg/ c m²で熱圧して積層一体化した。次いで、この偏光膜 面に、酸化インジウム/酸化スズ(重量比95:5)か らなるターゲットを用いて透明導電層⑤をスパッタリン グ法により形成させた。これにより、透明電極⑤/偏光 膜④/接着剤層③/水系アンカーコート層②/基板層① からなる積層構造を有する液晶表示パネルが得られた。 この積層体の基板層①と偏光膜層③の密着性は良好で剥 離は全く認められなかった。また、80℃、90%相対 湿度の条件で耐久試験を行なったところ、1,000時 間の段階でこの積層体に異常は認められず、耐久性は良 好であった。

【0133】実施例8

【0134】実施例9

偏光フィルムの製造:厚さ50μmのポリビニルアルコ ールフィルムを沃素5.0g、ヨウ化カリウム250 g、ほう酸10g、水1000gからなる40℃の浴に 浸漬しながら約5分間で4倍まで一軸延伸した。得られ たフィルムを緊張を保ちながらアルコールで表面を洗浄 後風乾し、偏光膜を得た。このポリビニルアルコール製 偏光膜に、n-ブチルアクリレート90重量%、エチル アクリレート7重量%、アクリル酸3重量%からなるア クリル系樹脂 100重量部とトリレンジイソシアナート (3モル)のトリメチロールプロパン(1モル)付加物 の75重量%酢酸エチル溶液2重量部からなる架橋剤を 混合して得られた粘着剤を用いて、上記の保護フィルム を積層した。この積層体の両層の密着性は良好で剥離は 認められなかった。また、80℃、90%の相対湿度で の耐久試験を行なったところ、1,000時間の段階で 偏光フィルムに異常は認められず耐久性は良好であっ た。

【0135】実施例10

位相差フィルムの製造:実施例3で調製した混合溶液を用いて、キャスティング法により厚さ100μmのフィルムを作製した。このフィルムを温度300℃で一軸方

向に延伸して厚さ80 μ mの位相差フィルムを得た。このフィルムの波長633nmにおけるレターデーションは136 μ mであり、またレターデーションのバラツキは±5%と小さい値となった。また、450nm~750nmの波長範囲におけるレターデーションの波長分散性(α)は1.01であった。

【0136】実施例11

透明導電性フィルムの製造:実施例3の手法で、縦200mm、横200mm、厚さ0.1mmのフィルムを作成した。得られたフィルム上にスパッター機(中外炉工業)を用いて以下の条件でインジウムースズ酸化物(ITO)膜を形成した。

電源 MHzの高周波電源

基板温度 70℃

ターゲット In_2O_3 / SnO_2 = 90 / 10 (重量比) の合金

雰囲気 アルゴンガス流入下 スパッター速度 270オングストローム/分 スパッター圧力 10⁻² Torr

得られたITOの膜の厚さは2,500オングストローム、比抵抗は 1.5×10^{-3} オームcmであり、透明導電性複合材料の $400 \sim 800$ nmにおける光透過率は84%であった。得られた透明導電性複合材料とITO膜との密着性についてJIS K-5400(8,5,2盤番目試験)により試験したところ、全く剥離は認められなかった。さらに、得られた透明導電性複合材料を温度 90° C、湿度95%の条件下に一週間保存した後の導電特性および外観には全く変化が認められなかった。

【0137】実施例12

EL表示装置の製造: ITO膜が形成された5cm角のガラス基板上にキノリノール錯体溶液を塗布した後、溶剤の除去処理を行なうことにより、厚みが50nmのエレクトロルミネッセンス層を形成した。次いで、エレクトロルミネッセンス層上に、トリスキノリノラートアルミナムよりなる厚みが60nmの電子輸送発光層を形成し、この電子輸送発光層上に、蒸着法によって厚みが100nmの5mm角のマグネシウム/銀アロイ(重量比10:1)膜(陰極層)を形成した。さらに、ITO膜が形成されたガラス基板のITO膜と反対側に、上記の位相差フィルムと市販偏光フィルム〔日東電工(株)製

NPFーF1225DU〕の積層体を積層して、EL表示装置を製造した。製造したEL表示装置は、色調;黒、品位:外景色の映り込みなし、光反射率(%); O. 2、密着性:剥離なし、高温高湿での耐久性;異常はなし、の評価結果であった。このように本発明の位相差フィルムを用いたEL表示装置は、背面電極からの反射光を遮断して、外部の景色が写らないようにすることができ、明るいところでも非常に見やすいEL表示装置を得ることができた。

【0138】実施例13

光拡散複合シートの製造:実施例3の手法で、厚さ0. 1 mmのフィルムを作成した。得られたフィルム上に、メチルエチルケトン/エチレングリコール(40/0. 1 重量比)を溶媒成分とする塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体 1 0 g からなる溶液を塗布、乾燥して厚さ30 μ mの樹脂膜を形成させた。次に、このフイルムを80 $^{\circ}$ C の熱水中に45分間浸せきしてから取り出し、乾燥して厚さ130 μ mの光拡散複合シートを得た。この場合において、透明樹脂膜の光透過率は75%であり、粒径2~8 μ mの範囲の単独気泡であった。

【0139】実施例14

反射防止フィルムの製造:実施例3で調製した混合溶液を用いて、キャスティング法により厚さ 100μ mのフィルムを作製した。このフィルムの表面に、 10^{-4} Torrの真空下でSiOを825nmの膜厚で蒸着を行った。次に、SiO2を130nmの膜厚で蒸着した。さらに、

ZrO2とTiO2の混合物を130nmの膜厚で蒸着した。さらに、最外層としてSiO2を248nmの膜厚で蒸着して、反射防止フィルムを得た。この反射防止フィルムの光線透過率は90%であり、また、複屈折は2nmと小さい値となった。

[0140]

【発明の効果】本発明の環状オレフィン系付加型共重合体を含有する組成物からなる透明な(架橋)樹脂フィルムを用いた表示装置用フィルムは、光学透明性、耐熱性、耐液晶性、寸法安定性、接着性を持ち、液晶表示装置およびEL表示装置における基板ガラスの代替品として好適に用いられることをはじめ、これらの装置の偏光フィルム、表面保護フィルム、位相差フィルム、透明導電性フィルム、光拡散フィルム、EL表示装置用フィルム、透明導電性複合材料、反射防止フィルムなどに用いることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FI	FI		
C08K	3/22		C08K	3/22	4 F O 7 1	
	3/36			3/36	4 F 1 O O	
	5/5415			5/5415	4 J O O 2	
COSL	45/00		C08L	45/00	4 J 1 O O	
	83/04			83/04		
G02B	1/04		G 0 2 B	1/04		
	1/11			5/02	С	
	5/02			5/30		
	5/30		G 0 2 F	1/1333	500	
G02F	1/1333	500		1/1335		
	1/1335		·		5 1 0	
		5 1 0		1/13363		
	1/13363		G 0 2 B	1/10	Α	

(72) 発明者 橋口 裕一

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアール株式会社内

(72) 発明者 丸山 洋一郎

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアール株式会社内

(72) 発明者 大嶋 昇

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアール株式会社内

Fターム(参考) 2H042 BA04 BA12 BA14 BA20

2H049 BA02 BA06 BA42 BB22 BB48

BB62 BC09 BC22

2H090 JB03 JB08 JB09 JB13 JD06

JD12 JD15 LA01

2H091 FA08X FA08Z FA11X FA11Z

FA32Z FA37X FB02 FC08

FC09 FD06 KA02 LA02 LA04

LA06

2K009 AA03 BB12 CC03 CC42 DD03

4F071 AA21 AA67 AB18 AB26 AC16

AH19 BA02 BB02 BC01 BC17

4F100 AA20B AK02A AT00A BA02

BA03 BA10B BA25 GB41

JN06

4J002 BK001 DE096 DE136 DE146

DJ016 FD016 GP00

4J100 AR09P AR09R AR11P AR11Q

AR11R BA06Q BA11P BA15P

BA20R BA71P BA72P BA75P

BA77P CA04 FA09 JA32

JA45